

薄膜物理与技术

主讲: 宋春元

教5-311

E-mail: <u>iamcysong@njupt.edu.cn</u>

材料科学与工程学院





第一章 真空技术基础

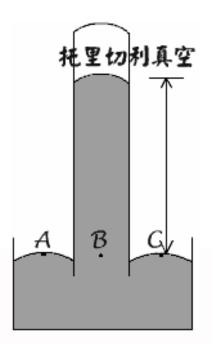
- □ 1.1真空的基本知识
- □ 1.2稀薄气体的基本性质
- □ 1.3真空的获得
- □ 1.4真空的测量



真空与薄膜材料与技术有何关系?

- ➡ 几乎所有的现代薄膜材料制备都需要在真空或较低的气压条件下进行
 - → 都涉及真空下气相的产生、输运和反应过程;
- ➡了解真空的基本概念和知识,掌握真空的获得和测量技术基础知识
 - → 是了解薄膜材料制备技术的基础!

1.1 真空的基本知识



中学物理内容: 1643年 托里切利 (Torricelli) 著名的大气压实验 → 为人类首次揭示了 真空 这个物理状态的存在!

- ◆ 管内水银柱上方空间内,因已排除空气的存在而形成真空(托里切利真空) 图中A、B、C三点压力相等,A、C点:大气压;B点:水银柱产生的压力
- ◆ 换句话说:可用水银柱产生的压力 作为 大气压力 的量度!
 - → 把高度为760 mm的水银柱所产生的压力定义为1个大气压 (1 atm)
 - \rightarrow 1 atm = 760 mmHg!

结果:得到了"真空"的物理存在和大气压的定义与量度依据!



概念: 利用外力将一定密闭空间内的气体分子移走,

使该空间内的气压小于1个大气压,

则该空间内的气体的物理状态就被称为真空。

绝对真空是不 存在的!

注意: 真空,实际上指的是 → 一种低压的、稀薄的气体状态,

→ 而不是指"没有任何物质存在"!

因此,真空可分为

(宇宙(自然)真空:宇宙空间内存在的真空

人为真空: 利用真空设备获得的容器内真空

现代真空技术的极限:每 cm3空间内仅有数百个气体分子 >

对应气压≈10-12 Pa



- → 真空的实质: 一种低压气体物理状态
 - → 真空度采用气体压强表征 → 真空度的单位 = 气体压强的单位
- ➡ 注意: 真空度和气压的意义相反 → 真空度↑ 意味着 气压↓

法定计量单位

→ 主要单位制

」国际单位制(MKS制,即SI制)→1 Pa=1 N/m²

厘米克秒制 (CGS制)→1 bar= 10^6 dyne/cm²

英制 (FPS制) $\rightarrow 1$ PSI=1 lbf / in ²

[毫米汞柱制(mmHg制)→1 torr=1 mmHg = 1/760 atm

→ 换算基础: 1 N=10⁵ dyne=0.225 lbf

 $1 \text{ atm} = 760 \text{ mmHg} \text{ (torr)} = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa} = 1.013 \text{ bar}$

标准大气压定义?



标准大气压定义

目前标准大气压定义:0℃,水银密度 重力加速度

$$\rho = 13.59509 \ g/cm^3 g = 980.665 \ cm/s^2 ;$$

时,760 mm水银柱所产生的压强为1标准大气压,用atm表示,则:

 $1 \text{ atm} = 760 \, mm \times 13.59509 \, \text{g/cm}^3 \times 980.665 \, cm/s^2$ $= 1013249 \, dyn/cm^2$ $= 101324.9 \, Pa \approx 1.013 \times 10^5 \, Pa$

在此基础上,可以导出压强的非法定单位与帕之间的关系.



→ 不同真空度单位制间的换算关系:

法定计量单位

	torr/mmHg	Pa	bar	atm	PSI
1 torr (1 mmHg)		$1.333 \times 10^2 $ $(1.013 \times 10^5 / 760)$	1.333×10^{-3} (1.013/760)	1.316×10^{-3} (1/760)	1.9337×10^{-2}
1 Pa	7.501×10^{-3} (760/1.013 × 10 ⁵)		10-5	9.869×10^{-6} (1/1.013 × 10 ⁵)	1.4504×10^{-4}
1 bar	7.501×10^{2}	10 ⁵		9.869×10^{-1}	1.4504×10^{1}
1 atm	760.0	1.013×10^{5}	1.013		1.4696×10^{1}
1 PSI	51.7149	6.8948×10^3	6.8948×10^{-2}	6.8046×10^{-2}	

说明: 1、mmHg是人类使用最早、最广泛的压强单位; 1958年为纪念托里切利,用托(torr)代替了mmHg: 1 torr=1 mmHg

2、早期的真空度计量常以 torr 或 mbar 为单位; 目前随着标准化进程的推进, SI (MKS) 制单位应用日渐广泛 → 真空度用 Pa 作单位



1.1.2 真空度的划分

分 **气态空间**近似**为**大气状**态**,分子以**热运动为**主, 分子之**间**碰撞**频**繁。低真空,可以**获**得压力差而 不改**变**空**间**的性**质**。(如吸**尘**器、抽**滤**)

			HH	
低真空	中真空	高真空	超高真空	极高真空
$10^5 \sim 10^2$	$10^2 \sim 10^{-1}$	$10^{-1} \sim 10^{-5}$	$10^{-5} \sim 10^{-9}$	$<10^{-9}$
$10^{19} \sim 10^{16}$	$10^{16} \sim 10^{13}$	$10^{13} \sim 10^9$	$10^9 \sim 10^5$	<10 ⁵
$10^{-5} \sim 10^{-2}$	$10^{-2} \sim 10$	10~10 ⁵	$10^5 \sim 10^9$	>109
1. 以气体分子间 的碰撞为主 2. 粘滞流	过渡区域	(1) 以气体分子与器 壁的碰撞为主 (2) 分子流 (3) 已不能按连续流 体对待	分子间的碰撞极少	气体分子与 器壁表面的 碰 撞 频 率 较低
气体分子以空间了	为主		气体分子以吸	
	10 ⁵ ~10 ² 10 ¹⁹ ~10 ¹⁶ 10 ⁻⁵ ~10 ⁻² 1. 以气体分子间的碰撞为主 2. 粘滞流	10 ⁵ ~10 ² 10 ² ~10 ⁻¹ 10 ¹⁹ ~10 ¹⁶ 10 ¹⁶ ~10 ¹³ 10 ⁻⁵ ~10 ⁻² 10 ⁻² ~10 1. 以气体分子间的碰撞为主 过渡区域 2. 粘滞流	低真空 中真空 高真空 10 ⁵ ~10 ² 10 ² ~10 ⁻¹ 10 ⁻¹ ~10 ⁻⁵ 10 ¹⁹ ~10 ¹⁶ 10 ¹⁶ ~10 ¹³ 10 ¹³ ~10 ⁹ 10 ⁻⁵ ~10 ⁻² 10 ⁻² ~10 10~10 ⁵ 1. 以气体分子间的碰撞为主 (1)以气体分子与器壁的碰撞为主 2. 粘滞流 (2)分子流 (3)已不能按连续流体对待	(低真空 中真空 高真空 超高真空 10 ⁵ ~10 ² 10 ² ~10 ⁻¹ 10 ⁻¹ ~10 ⁻⁵ 10 ⁻⁵ ~10 ⁻⁹ 10 ¹⁹ ~10 ¹⁶ 10 ¹⁵ ~10 ¹³ 10 ¹³ ~10 ⁹ 10 ⁹ ~10 ⁵ 10 ⁻⁵ ~10 ⁻² 10 ⁻² ~10 10~10 ⁵ 10 ⁵ ~10 ⁹ 1. 以气体分子间的碰撞为主 2. 粘滞流 过渡区域 (2)分子流 (3)已不能按连续流 体吐待

以可



1.1.3 气体与蒸气 气态的两种形式

临界温度:对于每一种气体都有一个特定的温度,高于此温度,气体无论如何压缩都不会液化,这个温度称为该气体的临界温度。

温度**高于临界温度**的**气态**物质称为**气体,低于临界温度**的**气态**物质称为<mark>蒸气</mark>。

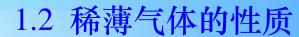
实际应用中,通常以室温标准来区分气体和蒸气。

表1-2各种物质的临界温度。P3

常见物质的临界温度:

空气-140℃;氧气-118℃;氮气-267.8℃

酒精 243 °C; 水 374.2 °C; Fe 3700 °C





1.2 稀薄气体的性质

1.2.1 理想气体定律 (一定质量的气体)

理想气体状态方程:
$$P = nkT$$
 或 $PV = \frac{m}{M}RT$

式中: n — 分子密度 (个/m³); k — 玻尔兹曼常数, 1.38×10⁻²³ J/K;

P—气体压强 (Pa); T—气体温度 (K);

M — 气体分子量 (kg/mol); R — 普适气体常数, R = N_A·k = 8.314 J/mol·K;

 N_A — Avogadro常数, 6.02×10^{23} 个/mol;

(1) 波义耳定律 T恒定 PV = C (C为常数)

(2) 盖吕萨克定律 P恒定 V = CT

(3) 查理定律 V恒定 P = CT

$$P = nkT \Rightarrow n = \frac{P}{1 - T}$$
 Avogadro定律:

一定温度、压力下,各种气体单位体积内含有的分子数相同。

气体分子密度



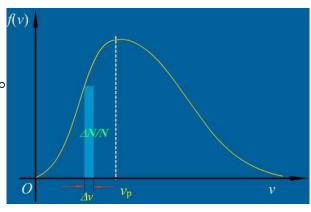
在平衡状**态时**,分布在任一速度区**间**v~v+dv内,分子的几率, 满足麦克斯**韦**-波**尔兹**曼分布:

$$\frac{dN}{N} = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{mv^2}{2kT}\right) v^2 dv$$

N容器中气体分子总数,m为气体分子质量,T为温度。

$$m$$
确定,温度确定, $\frac{dN}{N} = f(v)dv$

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{mv^2}{2kT}\right)^{2}$$



$$\int_0^\infty f(v)dv = 1$$

物理意义是: 速率在v附近的单位速率区间的分子数占分子总数的百分比; 或者说一个分子的速率在速率v附近单位速率区间的概率。因此, 也叫做分子速率分布的概率密度。



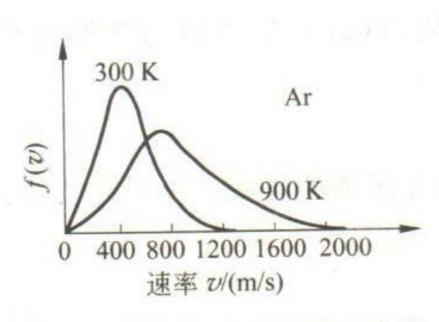


图 1-2 麦克斯韦速率分布曲线

- ◆平衡温度越低,曲线越陡,分 子按速率分布越集中;
- ◆ 温度越高,曲线越平缓,分子 按速率分布越分散。

$$\int_0^\infty f(v) \, \mathrm{d}v = \int_0^\infty \frac{\mathrm{d}N}{N} = 1$$



1. 最可几速率 (速率极大值?)

讨论速度分布

$$v_m = \sqrt{\frac{2kT}{m}} = \sqrt{\frac{2RT}{M}} = 1.41\sqrt{\frac{RT}{M}}$$

物理意义是: 若把! 利用概率求平均值,对于连续型随机变量,若分布函 Vm所在的区间内的 数为P(X),则统计平均值定义为:

为最概然速率。

$$\overline{x} = \int_{V_a} x \rho(x) dx$$

$$= \sqrt{\pi m} = \sqrt{\pi M} = 1.59 \sqrt{M}$$

图 1-4 气体分子的特征速率

3. 均方根速率

计算分子平均动能

$$v_r: v_a: v_m = 1.225: 1.128: 1$$

$$v_r = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} = 1.73\sqrt{\frac{RT}{M}}$$



例1. 计算400K温度下氧气的方均根速率、平均速率和最可几速率。

$$v_m = \sqrt{\frac{2kT}{m}} = \sqrt{\frac{2RT}{M}} = 1.41\sqrt{\frac{RT}{M}}$$

$$v_a = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}} = 1.59\sqrt{\frac{RT}{M}}$$

$$v_r = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} = 1.73\sqrt{\frac{RT}{M}}$$

$$M = 32 \times 10^{-3} \, kg \, / \, mol$$

$$R = NA \cdot k = 8.314 J / mol \cdot K$$



1.2.3 气体分子的自由程(λ)

每个气体分子在与其它气体分子连续2次碰撞之间运动的路程。 平均自由程(元):气体分子自由程的统计平均值。

$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2 n}} \quad P = nkT$$

$$\lambda = \frac{kT}{\sqrt{2\pi\sigma^2 P}} \quad \longrightarrow \quad \frac{\lambda \cdot P = const.}{(种类和温度一定)}$$

 σ -分子<u>直径;n-分子密度</u>

空

薄膜技术中最常用的真空度为10⁻⁴Pa, 自由程大约是66米。即使再差,10⁻³Pa, 自 由程大约是6.6米。

$$P=10^{-3}$$
Pa时, $\lambda \approx 667cm$ 5.07m



1.2.4 碰撞次数与余弦散射定律(气体分子与表面的相互作用)

包括: 气体分子跟器壁表面的碰撞, 也包括反射或被吸附。

气体吸附:

- ◆ 气体吸附就是固体表面俘**获**气体分子的**现**象:分**为**物理吸附和化学吸附。
- ◆ 物理吸附靠分子**间**的相互吸引引起的,任何气体在固体表面均会**发**生, 吸附后容易脱附。
- ◆ 化学吸附在**较**高温度下**发**生,只有当气体与固体表面原子接触生成化 合物**时**才能**产**生吸附作用,气体不易脱附。

气体脱附: 是气体吸附的逆过程。

影响因素: 气体的压强、固体的温度、固体表面吸附气体的密度以及固体本身的性质如光洁程度、清洁度等



1.2.4 碰撞次数与余弦散射定律

入射频率

入射频率 v(入射通量或碰撞次数):**单**位**时间**,在**单**位面积的器壁上**发**生碰撞的气体分子数

$$v = \frac{1}{4}nv_a$$

赫兹一克努曾公式

描述气体热运动重要公式

$$P = nkT v_a = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}$$

$$v = \frac{P}{\sqrt{2\pi mkT}}$$

 $v \propto P$

(*m*,*T*确定)

 $P=1.3*10^{-4}Pa$, $T=27^{0}C$

 $v \approx 3.7 \times 10^4 \text{ / (cm}^2 \cdot \text{s)}$



1.2.4 碰撞次数与余弦散射定律

衬底完全被一层分子覆盖所需时间:

$$t = \frac{N}{v} = \frac{N\sqrt{2\pi MRT}}{N_A P}$$

N为表面原子密度

常温常压下,洁净表面被杂质完全覆盖所需时 3.5×10-9 s,而在10-8Pa的高真空中,这一时间为10h。 所以在薄膜制备技术中获得和保持适当的真空度是 很重要的。



例1,求**0**℃,P = 1.3 × 10⁻⁴Pa氧气,

1) 气体分子密度; 2) 分子平均速度; 3) 平均自由程; 4) 碰 撞次数: 5) 固体表面形成形成单分子层的时间: 6) 每分钟成 膜厚度。

(已知**0℃氧气分子直径3.**6×10-8 cm,单分子层分子数8.7×10¹⁴ 个/cm²)

解: (1) 气体分子密度
$$n = \frac{P}{\kappa T}$$
 (3.5×10¹⁶ 个/m³)

(2) 分子平均速度

$$v_a = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}} = \sqrt{\frac{8 \times 8.31 \times 273}{3.14 \times 32 \times 10^{-3}}}$$
$$= 4.3 \times 10^2 (m/s) = 4.3 \times 10^4 (cm/s)$$

(3) 平均自由程

$$\bar{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi\sigma^2 n} = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi\sigma^2 P} \quad (51\text{m})$$



4) 碰撞次数

$$v = \frac{1}{4}nv_a = \frac{1}{4} \times 3.5 \times 10^{16} \times 4.3 \times 10^2 = 3.8 \times 10^{18} (\text{分子/}m^2 \cdot s)$$
$$= 3.8 \times 10^{14} (\text{分子/}cm^2 \cdot s)$$

5) 固体表面形成形成单分子层的时间

$$t = \frac{N}{v} = \frac{N\sqrt{2\pi MRT}}{N_{\Delta}P}$$
 (2.3 s) $^{2}P = 1.3 \times 10^{-8}Pa$, $t = 2.3 \times 10^{4}s$

6)每分钟成膜厚度

$$\tau = \frac{60}{t} \times \sigma \qquad (9.5 \text{ nm/min})$$





表 1-3 几种常用气体的性质

气体	化学符号	摩 尔 质 量 M/10 ⁻³ kg	分子质量 m ms/10 ⁻²³ g	1 1 1 1 1	分子直径 d/ (× 10 ⁻⁸ cm,0℃)	平 均 自 由程/ \(\bar{\lambda}\) (cm • Pa,25℃)	在1.33×10 ⁻⁴ Pa时			
							碰撞次数/ (× 10 ¹⁴ / (cm ² • s))	形成单分 子层的时间/s	单分子层 分子数/ (× 10 ¹⁴ 个/cm ²)	厚度/ (nm/min)
氢	H_2	2. 0	0.3	16. 9	2. 8	1. 2	15. 1	1.0	15. 3	16.3
氧	O_2	32	5.3	4.3	3. 6	0.72	3.8	2. 3	8.7	9.5
氩	Ar	40	6.6	3, 8	3. 7	0.71	3. 4	2.5	8. 6	8.7
氮	N ₂	28	4.7	4.5	3. 8	0.67	4.0	2.0	8. 1	11.3
空气	BE	29	4.8	4.5	3. 7	0.68	4.0	2. 1	8. 3	10.8
水蒸气	H ₂ O	18	3.0	5. 7	4. 9	0.45	5.0	1.1	8. 3	26.8
一氧化碳	CO	28	4. 7	4.5	3. 8	0.67	4.0	2.0	8.0	11.5
二氧化碳	CO ₂	44	7.3	3. 6	4. 7	0.45	3. 2	1.7	5.3	16.8



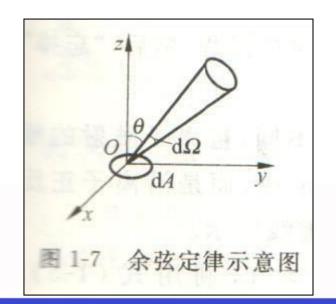
1.2.4 碰撞次数与余弦散射定律

反射情况

理论与实验研究证明了如下的余弦定律。

碰撞于固体表面的分子,它**们飞**离表面的方向与原入射方向无**关**,并按与表面法**线**方向成θ角的余弦**进**行分布。

一个分子在离开其表面时,处于立体角 $d\omega$ 中的几率为



$$dp = \frac{d\omega}{\pi} \cdot \cos\theta$$



1.2.4 碰撞次数与余弦散射定律

余弦定律(又称克努曾定律),重要意义在于:

- □ 它揭示了固体表面对气体分子作用的另一个方面,即分子原有的方向性**彻**底"消除",均按余弦定律散射。
- □ 分子在固体表面上要停留一定的**时间**,**这**是气体 分子能**够**与固体**进**行能量交**换**和**动**量交**换**的先决条 件,**这**一点有重要意**义**。



1.2.5 真空在薄膜制备中的作用

- (1) 避免被蒸发分子或原子与气体分子发生碰撞;
- (2) 避免被蒸发分子或原子与气体分子发生反应。

特例: 也有故意让原料气体和其它气体发生反应而产生新的性质优良的材料的情形,这种称为反应性溅镀或是反应性蒸镀。



1.3.1 气体的流动状态

- ◆ 高真空时,气体分子除与容器壁碰撞外,几乎不发生气体分子间的相互碰撞。这种气体流动状态称为**分子流动状态**。分子流动状态的特点是气体分子的平均自由程超过了气体容器的尺寸或与其相当。
- ◆ 气压较高时,气体分子的平均自由程很短,气体分子相互碰撞极为 频繁。这种气体流动状态称为**气体的粘滞流动状态**。粘滞流动状态 物理机理复杂。
- ◆ 低速流时,粘滞流动处于**层流状态**。
- ◆ 气体流速较高,各种气体流动方向间不再能保持相互平行的状态, 而呈现出一种旋涡式的流动形式。流动气体中出现一些低气压的漩 涡,流动路径上的任何微小阻碍都会对流动产生很大影响,这种流 动状态称**滞留状态**。

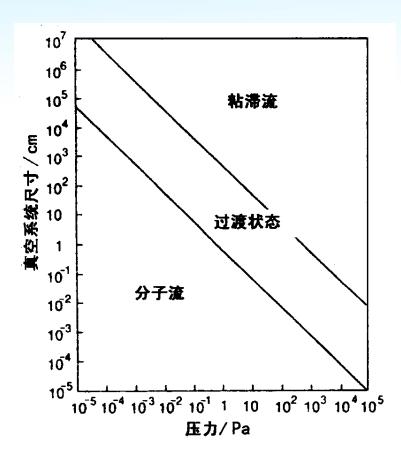


1.3.1 气体的流动状态

气体流动可按<u>克努森准数</u>来划分: $K_n = D/\lambda$

D为容器尺寸; λ为平均自由程

- * 分子流状态: K_n<1
- * 中间状态: K_n=1~110
- * 粘滞流状态: K_n > 110



气体流动状态与真空系统尺寸和气 体压力之间的关系



真空的获得: 就是所谓的"抽真空"!

→ 利用各种真空泵把容器内的空气抽出,使其内部压强保持在

<1 atm的特定压强范围!

目前常用获得真空的设备有: 各种真空泵 (Pump)

- 旋转式机械真空泵⁻
- ➢ 油扩散泵
- **复**合分子**泵**
- ▶ 分子筛吸附泵
- **溅**射离子**泵**
- ► 低温泵

属于气体**传输泵**,即通**过**气体吸入 并排出真空**泵**从而达到排气的目的

属于气体捕**获泵**,即通**过**各种吸气 材料特有的吸气作用将被抽气体吸 除,以达到所需真空。

不需要油作**为**介质,又称**为**无油泵



极限真空(极限压强 P_{11})和抽气速率

——是表示真空**泵**性能的两个重要参数。极限**压强**是**该**系统 所能达到的最低**压强**;抽气速率是在规定**压强**下单位**时间**抽 出气体的体**积**,它决定抽真空所需要的**时间**。

理论上,一个系统所能达到的真空度:

$$P = P_u + \frac{Q}{S} - \frac{V}{S} \cdot \frac{dP_i}{dt}$$

 P_u -真空泵的极限真空(Pa),Q-泵内各种气源漏气率($Pa\cdot L/s$),S-泵的抽气速率(L/s),V-真空室体积(L), P_i -被抽空间气体的分压强(Pa),t-时间(s)



1.3.2 真空的获得

真空泵的分类及常用工作压强范围

	旋片式机械泵 (Rotary Pump)	单级: 10 ⁵ ~1 Pa 双级: 10 ⁵ ~10 ⁻² Pa			
气体	罗茨泵 (Booster Pump / Roots Pump)	10 ³ ~10 ⁻¹ Pa			
体输	油扩散泵(Diffusion Pump)	1~10⁻⁶ Pa			
运	涡轮分子泵(Turbomolecular Pump)	1~10 ⁻⁸ Pa			
泵	0 0 0				
	溅射离子泵 (Ion Pump)	10 ⁻³ ~10 ⁻¹¹ Pa			
气体	钛升华泵(Titanium Sublimation Pump)	10 ⁻³ ~10 ⁻¹¹ Pa			
	低温冷凝泵 (Cyro Pump)	10 ⁻⁴ ~10 ⁻¹¹ Pa			
获	吸附泵 (Sorption Pump)	$10^2 \sim 10^{-3} \text{ Pa}$			
泵	0 0 0				

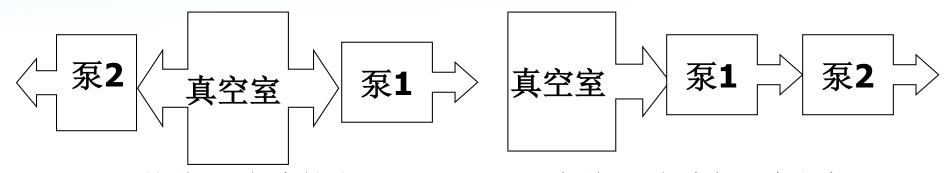
说明: 从大气压力开始抽气,没有一种真空泵可以涵盖从1 atm到10-8 Pa的工作范围

- → 真空泵往往需要多种泵组合构成复合抽气系统
- → 实现以更高的抽气效率达到所需的高真空!



泵组合

从**图**表中可以看出,没有一**种泵**能直接从大气一直工作到超高真空。因此常常将几**种泵组**合使用,**实现预**定真空。



并联可以提高抽速 例如: 串联可以提高极限真空度

油封机械泵+油扩散泵——10-6~10-8Pa

吸附泵+溅射离子泵+钛升华泵——10-6~10-9Pa

机械泵+复合分子泵——获得超高真空

前级泵

次级泵

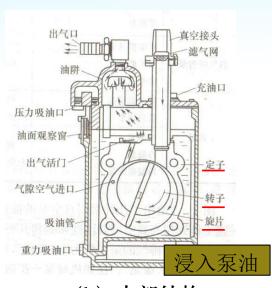


1.3 真空的获得

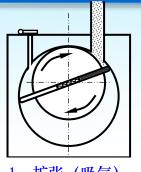
1.3.1 旋片式机械泵(Rotary Pump)



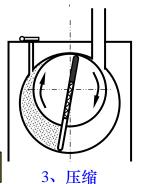
(a) 外观



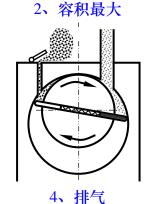
(b) 内部结构



1、扩张(吸气)



(c) 工作原理



份石

机 械 泵:利用机械运动部件转动或滑动形成的输运作用获得真空的泵。

分 类: 旋片式(最常见)、定片式、滑阀式

运转模式: 吸气 → 压缩 → 排气 (不断循环)

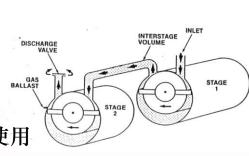
基本特点: 需加真空油(密封用); 可从大气压开始工作;

真空度要求低 → 可单独使用;真空度要求高 → 作为 前级泵 使用

工作区间: 单级: 105~1 Pa; 双级: 105~10-2 Pa

双级机械泵示意图

优、缺点:结构简单、工作可靠;有油污染的问题(油饱和蒸气压要低)。



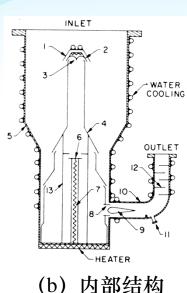


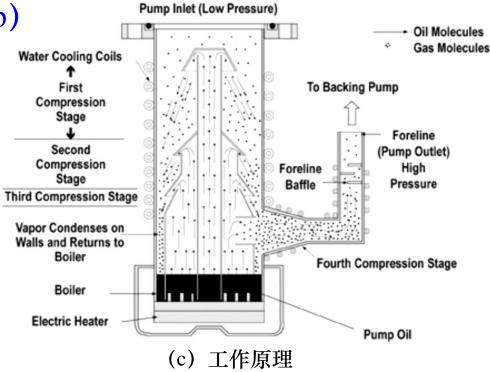
1.3 真空的获得

1.3.2 油扩散泵 (Diffusion Pump)



(a) 外观





工作原理:

1)将真空油加热到高温蒸发状态(约200℃);

2) 让油蒸汽分多级向下定向高速喷出;

大量油滴通过撞击将动能传递给气体分子;

射流速度 200m/s

蒸发→喷射→碰撞→冷凝→回流

真空油历经循环:

气体分子向排气口方向运动,并在动压作用下排出泵体;

油气雾滴飞向低温介质冷却的泵体外壁,被冷却凝结成液态后返回泵底部的蒸发器。

工作区间: 1~10-6 Pa (因此需要前级机械泵提供1 Pa的出口压力)

点: 1) 造价较低的高真空泵方案; 2) 没有机械运动部件。

油蒸汽回流有可能污染真空系统(不宜在分析仪器和超高真空场合使用)。必须与机械泵联用



1.3.2 油扩散泵(Diffusion Pump)

泵油要求:

- ◆化学稳定性好(无毒、无腐**蚀**)
- ◆ **热稳**定性好(高温不分解)
- ◆抗氧化
- ◆较低的饱和蒸气压(小于等于10⁻⁴Pa)
- ◆ 工作**时应**有尽可能高的蒸气压





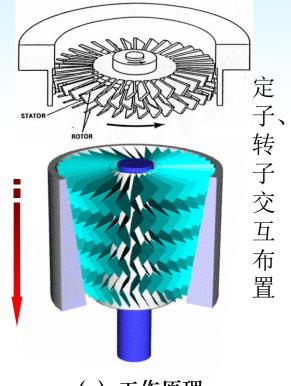
1.3.3 涡轮分子泵(Turbomolecular Pump)



(a) 外观



(b) 内部结构



(c) 工作原理

工作原理:

- 1) 泵内交错布置转向不同的多级转子和定子;
- 2) 转子叶片以20k~60k r/min的高速旋转;
- 3) 叶片通过碰撞将动能不断传递给气体分子;
- 4) 气体分子被赋予动能后被逐级压缩排出。

工作区间: 1~10-8 Pa

也需前级泵提供1 Pa的出口压力,但可提供更高真空度

优 点:无油、抽速较高。

缺 点: 1) 抽取低原子序数气体能力较差;

2) 造价高; 3) 不易维护。

动量传输作用



1.3 真空的获得

REGENERATION

多级深冷头示意图

PURGE

1.3.4 低温吸附泵 (Cyropump)

WATER VAPOR RELIEF VALVE SECOND-STAGE CRYOARRAY

FIRST-STAGE CAN HYDROGEN HELIUM NEON

FIRST-STAGE CAN HYDROGEN NEON

FIRST-STAGE CAN HYDROGEN NEON

REMOTE

MONITOR

TEMPERATURE

(a) 外观

CRYOPUMP

(b) 内部结构

HYDROGEN VAPOR

工作原理: 利用20K以下的超低温表面来凝聚气体分子以实现抽气。

1) 初级冷头(外侧温度 = 50~80 K): 吸附 水气、CO₂等;

2) 多级深冷头 (T < 20 K): 外侧光滑金属表面 \rightarrow 吸附 N_2 、 O_2 、Ar;

内侧活性炭表面 \rightarrow 吸附 H_2 、He、Ne

工作区间: 10-4~10-11 Pa

优 点:可实现目前最高的极限真空度: 10-11 Pa。

COMPRESSOR

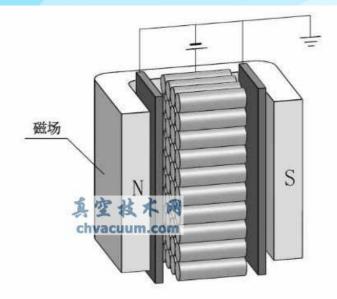
缺 点: 1) 属于捕获泵的一种,使用要求高,需要外加冷源(液氮、液氮或制冷机);

2) 需要"再生"处理。

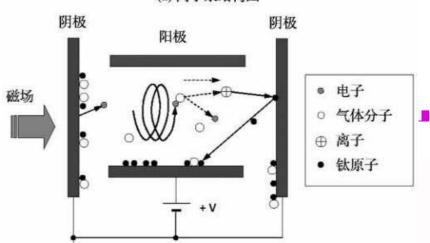




1.3.5 溅射离子泵



(a) 离子泵结构图



■ 工作原理:

依靠高压阴极发射出的高速电子与残余气体分子相互碰撞后引起气体电离放电,而电离后的气体分子在高速撞击阴极时又会溅射出大量的Ti原子。由于Ti原子的活性很高,因而它将以吸附或化学反应的形式捕获大量的气体分子并在泵体内沉积下来,实现超高真空的获得。

■ 工作参数:

实际抽速: 决定于泵体口径和阴极高压

工作范围: 10-3-10-8 Pa

特点与使用

与旋片机械泵和分子泵配合使用,需要抽预真空(10-6 Pa);无油污染;超高真空洁净系统;价格昂贵。



1.4 真空的测量

- 与真空环境获得方法密切相关的是真空的测量技术,根据真空度 (气体压力)的范围的不同,其测量方法和原理也各不同;
- 在真空技术中待测气体压强都很低,要直接测量其压强是极不容易的。因此,都是利用测定在低气压下与压强有关的某些物理量,经变换后再确定其容器中的压强,从而得到容器的真空度;
- 任何具体物理特征,都是在某一压强范围内变化比较显著。因此, 任何方法都有其一定的测量范围,即真空计的"量程";
- 目前,还没有一种真空计能够测量从大气压到10⁻¹⁰Pa的整个范围真空度。



1.4 真空的测量 真空测量元件常被称为真空规。

名称	工作原理	测量范围/Pa
U 形管压强计(油)	根据液柱高度差测定大气压强	104~10-2
U形管压强计(水银)		10 ⁵ ~10 ²
皮喇尼真空计	气体分子热传导	$10^2 \sim 10^{-2}$
电阻真空计		104~10-2(10-3)
热偶真空计		
热阴极电离真空计	利用热电子与残余气体分子的电离作用	10-1~10-5
舒茨真空计		$10^2 \sim 10^{-2}$
B-A型真空计		10-1~10-8
Extract 真空计		10 ⁻¹ ~10 ⁻¹⁰
潘宁放电真空计	磁场中气体电离与压强有关	1~10 ⁻⁵
磁控管真空计		$10^{-4} \sim 10^{-10}$
α射线电离真空计	利用α射线与残余气体分子的电离作用	105~10-2
气体放电管	气体放电与压强有关的性质	103~1
克努曾真空计	利用热量所产生的分子的动量差	10 ⁻¹ ~10 ⁻⁵
黏滞性真空计	利用气体的黏滞性	$10^{1} \sim 10^{-3}$
麦克劳真空计	由压缩操作的液柱高度差测定压强	$10^2 \sim 10^{-2}$
布尔登真空计	利用电气或机械方法测定压力差 所造成的弹性形变来测定压强	$10^5 \sim 10^3$
隔膜真空计(机械式)		105~10-2



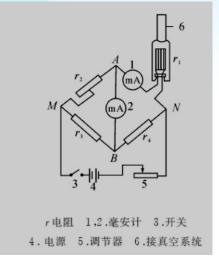
1.4 真空的测量

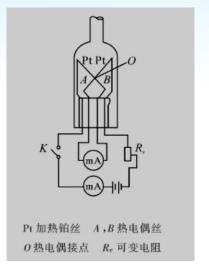
- 真空测量技术分为低真空和高真空测量,常用的有三种方法:
 - 1. 热偶真空规和皮拉尼真空规
 - 2. 电离真空规
 - 3. 薄膜真空规

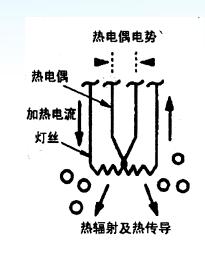


1.4.1 真空测量技术-热偶规或皮拉尼规







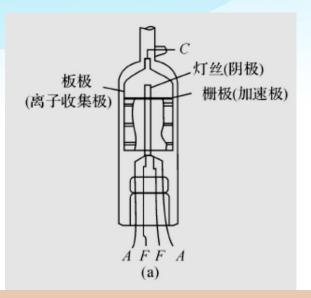


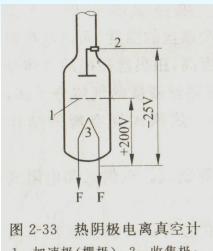
低气压环境,气体传导的热量与气体压力成正比。

- 皮拉尼工作原理:通过测量热丝的电阻随温度的变化实现对真空度的测量。
- 热偶规工作原理:通过热电偶测出热丝温度的变化实现对真空度的测量。
- 测量范围: 皮拉尼 10²-10⁻²Pa; 热偶规 10⁴-10⁻²Pa
- 特点与使用:都属低真空测量,仪器结构简单,使用方便。

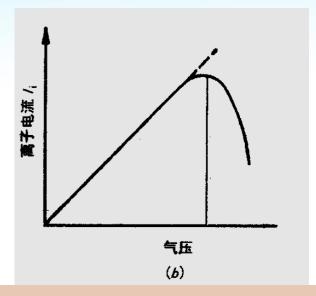


1.4.2 真空测量技术-电离真空规





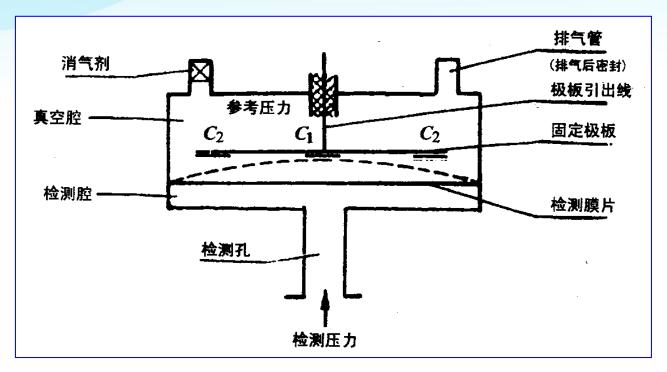
3-灯丝



■ 在热阴极电离真空计规管中,由具有一定负电位的高温阴极灯丝发射出来的电子,经阳极加速后获得足够的能量,在气体中与分子碰撞时,可以引起分子的电离,产生正离子与电子。由于电子在一定的飞行路程中与气体分子碰撞的次数,正比于气体分子的密度(单位体积中的分子数)n,也就是正比于气体的压力P,因此电离碰撞所产生的正离子数也与气体压力成正比。利用收集极将正离子接受起来,根据所测离子流的大小来指示气体压力的大小。



1.4.2 真空测量技术-薄膜真空规



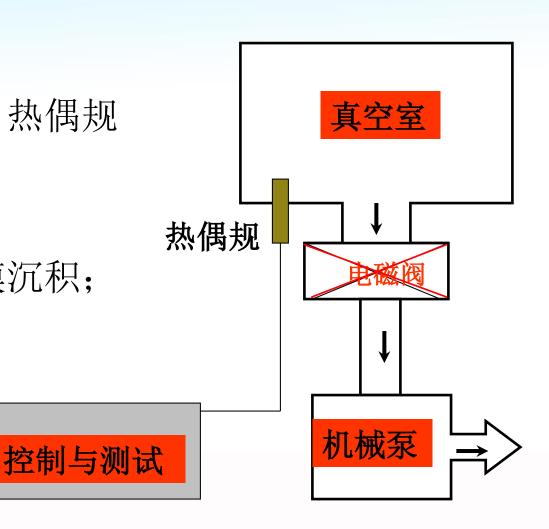
- 工作原理:通过薄膜在气体压力差下产生机械位移,测量电极间电容, 对气压进行绝对测量,测量结果与气体种类无关。
- 测量范围: 10⁻³ 100Pa (10⁻³ Pa相当于薄膜位移为一个原子尺寸大小)



(1) 低真空系统

系统组成:真空室;机械泵;热偶规

应用低压化学气相薄膜沉积;真空包装等





高真空系统

■ 系统组成:

真空室; 分子泵或油扩散泵;

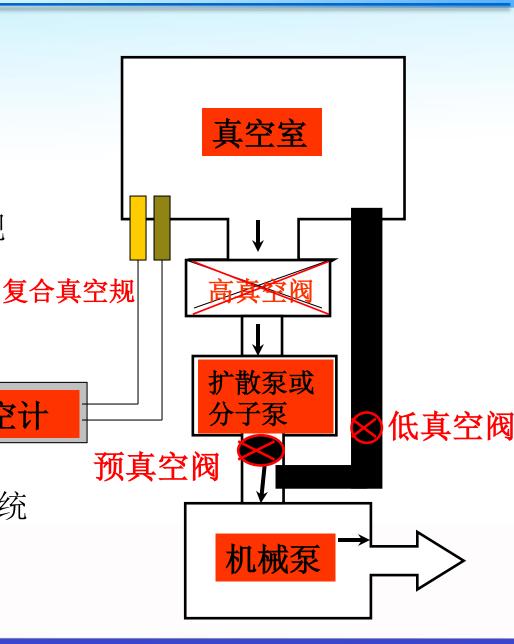
机械泵;热偶电离复合规

获得高真空的操作流程

应用

溅射沉积和蒸发等镀膜系统

真空计





(2) 超高真空系统

■ 系统组成:

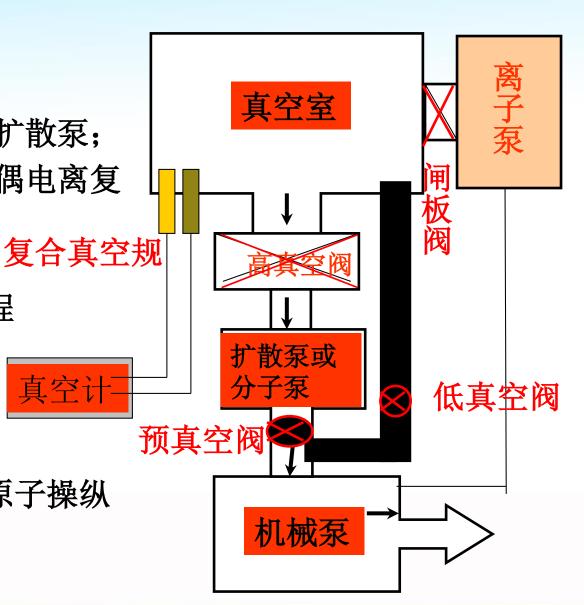
真空室;分子泵或油扩散泵;

机械泵;离子泵;热偶电离复

合真空规

■ 获得高真空的操作流程

■ 应用:表面,界面及原子操纵





真空系统建立纲要

* 根据系统真空度的要求,确定选用单级泵,还是多级级联 泵。

- * 根据系统真空度的要求,采用不同的真空管件接口密封配件。如O型胶圈,无氧铜圈,银圈或金圈等。
- * 根据真空室大小,选择各泵的抽速及型号。
- * 真空管件要尽量的短,即真空室越靠近各泵体越好。
- * 真空管件的截面积要求尽量的大,即管道越粗越好



本章小结

- * 概念 最可几速度、平均速度、均方根速度、平均自由程等
- * 换算 常用压强单位的换算
- * 分类 真空区域的划分、真空计、各种真空泵
- * <mark>原理</mark> 机械泵、扩散泵、分子泵的工作原理,真 空计的工作原理



本章思考题

- * 1、什么是真空?列出最常见的真空单位?并描述5种真空范围;
- * 2、描述旋片式机械泵、油扩散泵、涡轮分子泵和溅射离子泵 的工作原理;
- * 3、描述测量高、低真空的电离规和热偶规工作原理;



- 1. 1 atm = _____Pa = _____bar = ____mmHg = ____Torr o
- 2. 标准大气压是如何定义的?以Pa为单位求出标准大气压的数值。
- 3. 求0°C时空气分子的均方根速率及一个大气压下的平均自由程。 (空气摩尔质量29g/mol,平均直径3.74*10⁻¹⁰m)
- 4. 求0°C, P = 1.3 × 10⁻⁴Pa氧气,
- 1) 气体分子密度; 2) 分子最可几速率、平均速度、均方根速率; 3) 分子平均动能; 4) 平均自由程; 5) 对器壁的碰撞频率;

(0°C氧气分子平均直径3.6×10-8 cm)